



Welcome to State Key
Laboratory of Silicon Materials

动态新闻

- 硅材料国家重点实验室2009年度工作会议顺利召开 01-18
- 叶志镇教授团队ZnO研究被评为国家基金委重大研究... 01-17
- 杨辉教授科研团队荣获2009年度国家科技进步二等奖 01-13
- 中美功能玻璃冬令营在浙大举办开幕仪式 01-05

MORE ▶

通知公告

- 第16届全国半导体集成电路、硅材料学术会议 10-14
- 2009年“硅材料国家重点实验室”开放课题资助项目... 10-14
- 2009年硅材料国家重点实验室学术委员会会议 07-06
- 2009年“硅材料国家重点实验室”开放课题申请通知 04-14

MORE ▶

杨辉教授科研团队荣获2009年度国家科技进步二等奖

编辑: admin 日期: 2010-01-13 16:04 访问次数: 216

2010年1月11日上午, 2009年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行, 浙江大学材料系、硅材料国家重点实验室杨辉教授率领的科研团队完成的“低温共烧片式多层微波陶瓷微型频率器件产业化关键技术”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。特此祝贺!